CLIPPEDIMAGE= JP402058527A

PAT-NO: JP402058527A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02058527 A

TITLE: SUBSTRATE FOR OPTICAL DISC

PUBN-DATE: February 27, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SAKAMOTO, YUJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SUMITOMO BAKELITE CO LTD

N/A

APPL-NO: JP63208123

APPL-DATE: August 24, 1988

INT-CL (IPC): C08G059/42;G11B007/24

US-CL-CURRENT: 528/112

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the title substrate outstanding in resistance to heat and moisture by casting and curing a liquid resin composition mainly consisting of

acid anhydride prepared by incorporating 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphthalic anhydride in an epoxy resin and specific liquid composition.

CONSTITUTION: (A) An epoxy resin composition prepared by incorporating (i) an epoxy resin liquid at room temperature, containing aromatic group (pref. bisphenol A glycidyl ether) with (ii) a solid epoxy resin so that the resulting composition becomes liquid is incorporated with (B) a liquid curing agent prepared by adding 5-50wt.% of a compound of the formula to a mixture pref. comprising hydrogenated maleic acid-modified arocimene and hydrogenated maleic acid-modified terpinene at the weight ratio 20-80% followed by mixing on heating followed by homogeneously mixing, defoaming and then casting and curing, thus obtaining the objective substrate.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ② 公開特許公報(A) 平2-58527

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)2月27日

C 08 G 59/42 G 11 B 7/24 NHY

8416-4 J 8120-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

お発明の名称 光デイスク用基板

②特 願 昭63-208123

②出 願 昭63(1988)8月24日

⑫発 明 者 坂 本 有 史

東京都港区三田3丁目11番36号 住友ベークライト株式会

社内

勿出 願 人 住友ベークライト株式

東京都港区三田3丁目11番36号

会社

明 細 隻

1. 発明の名称

光ディスク用基板

## 2. 特許請求の範囲

(I) エボキシ樹脂と酸無水物とを主成分とする 液状樹脂組成物を注型、硬化させて得られる光ディスク用基板において、該酸無水物が水添マレイ ン化アロオシメンおよび水添マレイン化テルビネ ンからなる液状組成物に、4.4' ヘキサフルオ ロイソプロピリデンジフタル酸無水物を添加した ものであることを特徴とする光ディスク用基板。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、耐熱性、耐温性に優れた光ディスク 基板に関するものである。

〔従来の技術〕

メモリー用光ディスクに用いられている基板は、 ガラス及びプラスチックに大別される。ガラス基 板は最も信頼性のおける基板であるが、一方で割 れ易い、重い、コストが高い等の問題が指摘されている。このような問題を解決することを目ざして基板のプラスチック化が急がれており、これまで種々のプラスチック基板が開発されているが、 どれも一長一短があり、ガラスの代替となり得る 基板材料が見い出されていないのが現状であった。

そのような中で、 然硬化性樹脂材料の一つであるエポキシ樹脂を用いた基板が注目されている。 エポキシ樹脂基板はキャスティング法で製造されるため、残留応力が少なく 復屈折が優めて小さい、 更に耐熱性、耐溶剤性に優れている等の特徴がある。この特徴をいかして、特に現在ガラス基板が 主流となっている光磁気ディスクにおけるプラス

チック化の好適材料として有望視されている。し

かし、エポキシ樹脂の中で生産的、特性的に最も 適 会しているエポキシ樹脂 - 酸無水物系硬化物から の基板でも、なお吸湿特性に問題があり、基板の 吸湿に起因する反りやうねりによって信頼性、耐 久性に重大な欠点を生ずる恐れがあった。

そこで本発明者は、基板の吸湿特性を改良する

ために特に酸無水物について検討した。その中でマレイン化アロオシメンの水添化合物、マレイン化テルピネンの水添化合物等の、炭素数10のトリエンと無水マレイン酸の付加体の水添化合物が、吸湿特性に優れ従来の酸無水物に無い特徴のあるエボキシ樹脂硬化物を与えるとの知見を得、これを利用した耐湿特性、耐熱性及び光学特性に優れた光ディスク用基板の発明をなし、先に特願昭62-325507号に開示した。

しかし、実用的な光ディスク基板に適用するた . めには、耐熱性、信頼性という点ではまだ十分と はいえず、改善の余地が残っていた。

## (発明が解決しようとする課題)

上記のような問題点をさらに改善するため、 鋭意検討の結果、前記の水添化合物を硬化剤としたエポキシ樹脂系に、 4.4′ - ヘキサフルオロイソプロピリデンジフタル酸無水物を添加することによって、光学特性等の光ディスク基板として必要な条件を満足し、且つ耐熱性と耐湿性を向上し得ることを見い出し、更に検討を進めて本発明を完

エーテルが知られているが、特にピスフェノール Aのグリシジルエーテルが好ましい。また、これ らの樹脂にOークレゾールノボラックエポキシ樹脂 脂、フェノールノボラックエポキシ樹脂等の固形 エポキシ樹脂を添加することは耐熱性を向上させ るために好ましいが、その添加量は組成物が液状 になる範囲内とすることが肝腎である。

酸無水物に関しては、水添マレイン化アロオシメンと水添マレイン化テルビネンの配合比は20%~80%(重量比)であることが好ましい。これはこの範囲において安定な液状組成物が得られるからである。更にこれらの組成物の色相はASTM規格D2849によるAPHA規格値で150以下が好ましい。

これは150以上の色相の物を用いると、光線透過率、特に紫外光韻域での遊過率の低下が著しく、 光ディスク用基板として使用できないためである。 マレイン化物の水添反応後の精製は、程々の方法 が考えられるが波圧蒸留法が好過である。

水派マレイン化アロオシメンと水添マレイン化 テルピネンの混合物に、4,4′ - ヘキサフルオロ 成させるに到ったものである。

### (課題を解決するための手段)

即ち本発明は、エポキシ樹脂と酸無水物とを主成分とする液状樹脂組成物を注型、硬化させて得られる光ディスク用基板において、該酸無水物が水添マレイン化アロオシメンおよび水添マレイン化テルピネンからなる液状組成物に、下記の保造式で示される4.4′ - ヘキサフルオロイソプロピリデンジフタル酸無水物を添加したものであることを特徴とする光ディスク用基板である。

本発明に用いられるエポキシ樹脂は、光ディスク基板の成形工程における作業性等の理由により室温で液状の物が好ましく、更に硬化後の耐湿性を考慮すると芽香族基を含む物が好適である。そのような例としてはビスフェノールA、ビスフェノールAD、ビスフェノールF等のジグリンジル

プロピリデンジフクル酸無水物を加熱混合することによって液状硬化剤を得る。その配合量は限定されないが、液状化可能な範囲とすることが必要とされる。具体的には水添マレイン化アロオシメンと水添マレイン化テルピネンの混合物に対して、5から50重畳%の範囲である。

5 %以下では、本化合物の添加効果である耐熱性、耐湿性に効果を示さない。また、50%以上で 硬化 は安定した液状<del>効果</del>剤が得られない。

本発明において添加される4.4′ ヘキサフル オロイソプロピリデンジフタル酸無水物は、揆水 性のフッ緊原子を有し、且つ四塩基酸無水物であ る事により、湿熱特性と耐熱性の改容に効果を発

**輝するものと推測される。** 

また、本発明のエポキシ樹脂組成物の股化系に おいても反応性を増すための反応促進剤、酸化防 止剤、凝型剤等を適宜添加することが可能である ことは勿給である。

### 実施例1~3

水添反応物 (色相ーAPHA値160)を波圧蒸留によ

り 精製した水添マレイン化アロオシメン(酸無水物 A)と水添マレイン化テルビネン(酸無水物 B)を、予め60/40の割合で均一に混合した後、第1 表に示した量の4.4′- ヘキサフルオロジプロビリデンジフタル酸無水物(C)をそれぞれ添加し、150℃、30分攪拌混合した。これを窒温に冷却した後、反応促進剤として第1表に示した量の2-エチル-4-メチルイミダゾール(284M2、四国化成製)を均一に混合して、3種類の液状硬化剤組成物を調整した。

この 収化剤組成物と、第1 表に示した圏のビスフェノール A エポキン樹脂(エポキン当量188 、色相 - APHA値20)とを均一に混合し、脱泡した後、離型剤処理をした2 枚のガラス板をスペーサを介して対向させ周囲をシールしたキャビティに注入し、100 C で 2 hr、更に140 C で 3 hr硬化させ、仕上げ加工をして直径130 m が、厚さ1.20 m の光ディスク用基板を得た。

#### 比效例1、2

第[妻に示した配合剖合で、実施例と同様にし

2とて光ディスク用基板を作成した。尚、比較例では、 精製していない水添マレイン化アロオシメンおよび水添マレイン化テルビネンを使用した。 比較例3

実施例と同様にして、第1表に示した量の酸無水物を混合したが、窒温では4.4′- ヘキサフルオロジプロピリデンジフタル酸無水物が完全に溶解せず、沈潤物が残ったため、それ以降の実験を中止した。

上記で得られた光ディスク用基板の各試料について、無転移温度 (Tg)、吸温率、および光透率を測定した。

結果は、硬化剤組成物の状態および色相と共に、 ・ 第1表に示した。

尚、熱転移温度は線膨張係数法により、また、吸温率は80℃、85%RH、1000hrs経過した時の基板の重量変化率を測定した。光透過率は分光光度計により波長830na及び360naにおける透過率を測定した。

第1表

		実	施	<del>84</del>	批	蛟	<i>8</i> 4
		1	2	. 3	1	2	3
エポキシ樹	脂	9 2	8 4	126	8 3	8 4	
酸無水物	JΑ	6.0	60	60	60	60	60
"	В	40	40	4 0	4 0	40	4 0
"	С	10	20	5 0		20	6 0
2 E 4 M Z		0. 9	0.8	0.12	0.8	0.8	
硬化剂色	桃	8 5	90	120	8 0	160	120
组成物材		液状	液状	液状	液状	液状	沈 凝
Τg		145	155	163	132	155	
吸 湿	*	0.38	0.35	0.30	0.53	0.32	
光.透過率830nn		9 1	90	90	9 1	90	_
″ 360na		6 5	62	. 60	70	4 5	

がなされ、より信頼性、耐久性に優れた光ディス ク基板を得る事ができる。

特許出願人 住友ベークライト株式会社

### (発明の効果)

本発明に従うと、4.4′ - ヘキサフルオロジブロビリデンジフタル酸無水物を添加する事により、水添マレイン化アロオシメンと水添マレイン化テルビネンの混合物を硬化剤とするエポキシ樹脂の硬化物に比べて、架橋密度の増大による耐熱性の向上、並びにフッ素含有基による吸湿特性の改善